# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

Electron emissive ferroelectric cathode for an electron tube, flat display screen or particle accelerator has electrodes positioned to provide a main electric field line component parallel to the electron emissive surface

BL

Patent number:

FR2789223

**Publication date:** 

2000-08-04

Inventor:

LE BIHAN RAYMOND

Applicant:

**UNIV NANTES (FR)** 

Classification:

- international:

H01J29/04; H01J1/316

- european:

H01J1/30

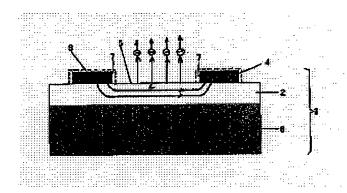
Application number: Priority number(s):

FR19990001008 19990129

FR19990001008 19990129

#### Abstract of FR2789223

Electron emissive cathode body (1) has electrodes (3, 4) positioned to provide a main electric field line component parallel to the electron emissive surface. An electron emissive cathode body (1) comprises a ferroelectric or anti-ferroelectric material layer (2) and electrodes (3, 4) which generate a variable electric field for exciting the layer, the electrodes being positioned in or on the layer such that the main component of the electric field lines (L) extends parallel to the electron emissive surface of the layer. Preferred Features: The ferroelectric or anti-ferroelectric layer (2) consists of an optionally doped material selected from lead titanate, leadlanthanum zirconate-titanate (PLZT), lead zirconate-titanate (PZT), barium titanate (BaTiO3), triglycine sulfate (TGS) and lithium niobate (LiNbO3).



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

#### INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

**PARIS** 

(11) Nº de publication :

(à n'utiliser que pour les commandes de reproduction)

(21) N° d'enregistrement national :

99 01008

2 789 223

(51) int Ci7: H 01 J 29/04, H 01 J 1/316

#### **DEMANDE DE BREVET D'INVENTION**

**A1** 

- 22) Date de dépôt : 29.01.99.
- 30) Priorité :

(71) **Demandeur(s)**: *UNIVERSITE DE NANTES* — FR.

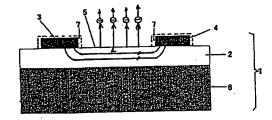
- Date de mise à la disposition du public de la demande : 04.08.00 Bulletin 00/31.
- Liste des documents cités dans le rapport de recherche préliminaire : Se reporter à la fin du présent fascicule
- (60) Références à d'autres documents nationaux apparentés:
- (72) Inventeur(s): LE BIHAN RAYMOND.
- (73) Titulaire(s) :
- (74) Mandataire(s): LE BIHAN RAYMOND.
- CORPS DE CATHODE FERROELECTRIQUE POUR LA PRODUCTION D'ELECTRONS.

L'invention concerne un corps (1) de cathode ferroé-lectrique pour l'émission d'électrons du type comprenant au (57) moins une couche (2) émettrice d'électrons constituée d'au moins un matériau ferroélectrique ou antiferroélectrique et au moins deux électrodes (3, 4) alimentées de manière à générer un champ électrique variable pour exciter la couche (2) émettrice.

(2) emettrice.
Ce corps est caractérisé en ce que les électrodes (3, 4) écartées l'une de l'autre sont positionnées dans ou sur la couche (2) ferroélectrique de sorte que la composante principale des lignes du champ électrique généré par lesdites électrodes (3, 4) s'étend sensiblement parallèlement à la surface émettrice (5) d'électrons de la couche (2) en matériau ferroélectrique ou antiferroélectrique.

Application: écran plat - canon à électrons.

Application: écran plat - canon à électrons.





20

25

5

### 5 <u>Corps de cathode ferroélectrique pour la production</u> <u>d'électrons</u>

La présente invention concerne un corps de cathode ferroélectrique pour la production d'électrons.

Elle concerne plus particulièrement un corps de cathode ferroélectrique du type comprenant au moins une couche en matériau ferroélectrique ou antiferroélectrique émettrice d'électrons et au moins deux électrodes alimentées de manière à générer un champ électrique variable pour exciter la couche en matériau ferroélectrique ou antiferroélectrique.

L'émission d'électrons à partir de la surface de cristaux ou de céramiques ferroélectriques soumis à des excitations répétitives avec des impulsions de tension est un phénomène principe, des cathodes base de ce connu. Sur la ferroélectriques ont été développées. Des exemples de ces cathodes ferroélectriques sont fournis notamment dans les documents FR-A-2.718.567 et FR-A-2.744.564. A ce jour, les corps de cathode sont tous conçus sur le même principe. En effet, ces corps de cathode comportent un substrat, une couche d'électrode inférieure formée sur un substrat ou

couche d'un substrat, une constituant ce. ladite ferroélectrique formée sur couche d'électrode inférieure et une couche discontinue d'électrode supérieure formée sur ladite couche de matériau ferroélectrique, les 5 vides de cette couche discontinue d'électrode supérieure constituant des passages des électrons émis par la couche ferroélectrique. Le principe de cette émission est lié au fait que, lorsqu'une impulsion de tension est appliquée supérieure et inférieure, électrodes polarisation spontanée du matériau ferroélectrique inversée sur la surface et à l'intérieur de la couche de cathode ferroélectrique et des électrons sont alors émis. De telles cathodes présentent un grand nombre d'avantages, à savoir notamment un rendement élevé d'électrons émis et un maniement simple lié à leur robustesse et au fait qu'elles peuvent en particulier fonctionner à température ces avantages, les fait de ambiante. Du sont aujourd'hui envisagées ferroélectriques dans nombreux domaines d'application. Elles sont en particulier utiles pour la réalisation de canons à électrons, de tubes à rayon cathodique, etc.

Toutefois, dans cette construction classique de cathodes, la couche en matériau ferroélectrique est toujours prise en sandwich entre deux couches d'électrode. Il résulte de cette construction de la cathode une évolution des domaines conforme au schéma représenté à la figure 1 dans lequel le domaine affecte une forme triangulaire. De ce fait, lorsque l'épaisseur de la couche ferroélectrique à l'inversion de la émissive, correspondant 30 surface les barres distance entre La décroît. polarisation, constitutives de l'électrode supérieure doit alors diminuer si on souhaite obtenir une émission d'électrons sur la plus de ladite surface la grande partie de 35 ferroélectrique et conserver des surfaces utiles d'émission de grande dimension. Cette obligation de rapprocher les électrodes engendre une augmentation du nombre d'électrodes et une diminution correspondante de la surface émettrice

d'électrons. De plus, le phénomène d'attraction des électrons par l'électrode supérieure prend plus d'importance et le rendement d'émission diminue. On sait par ailleurs que la tension de commande diminue lorsque l'épaisseur de la couche ferroélectrique diminue.

Le but de la présente invention est donc de proposer un corps de cathode ferroélectrique dont la conception permet de réduire l'épaisseur de la couche ferroélectrique ou antiferroélectrique, sans avoir à augmenter outre mesure le nombre d'électrodes et à réduire les surfaces utiles d'émission, de telle sorte que le rendement d'émission d'électrons de la cathode est amélioré.

- Un autre but de la présente invention est de proposer un corps de cathode ferroélectrique ayant une épaisseur de couche ferroélectrique réduite de telle sorte que la tension appliquée peut être diminuée.
- A cet effet, l'invention a pour objet un corps de cathode l'émission d'électrons, du pour ferroélectrique une couche émettrice d'électrons moins comprenant au matériau ferroélectrique constituée d'au moins un antiferroélectrique et au moins deux électrodes alimentées 25 de manière à générer un champ électrique variable pour ferroélectrique matériau couche en exciter la antiferroélectrique, caractérisé en ce que les électrodes écartées l'une de l'autre sont positionnées dans, ou sur, matériau 🕆 ferroélectrique de couche antiferroélectrique de sorte que la composante principale généré par électrique du champ électrodes s'étend sensiblement parallèlement à la surface matériau couche en -de la d'électrons émettrice ferroélectrique ou antiferroélectrique.
  - Grâce à cette conception du corps de cathode et en particulier grâce à l'arrangement des électrodes, l'épaisseur de la couche en matériau ferroélectrique ou

antiferroélectrique devient indépendante de la distance entre deux électrodes de sorte que l'épaisseur de cette couche peut être réduite sans avoir à augmenter le nombre d'électrodes et donc à rapprocher ces dernières de telle sorte que les phénomènes de bord seraient accentués, générant alors des effets parasites de bord tels que des décharges entre les bords d'électrodes.

L'invention sera bien comprise à la lecture de la description suivante d'exemples de réalisation, en référence aux dessins annexés dans lesquels :

la figure 1 représente une vue schématique en coupe d'un corps de cathode conçu conformément à l'état de la technique ;

les figures 2 et 3 représentent à chaque fois une vue schématique en coupe d'un exemple de réalisation d'un corps de cathode conforme à l'invention;

la figure 4 représente une vue schématique de dessus d'un corps de cathode conforme à l'invention et

la figure 5 représente une vue schématique de dessus de micro-cathodes conformes à l'invention en vue de la réalisation d'un écran plat.

Comme le montre la figure 1, un corps de cathode conforme à l'état de la technique est constitué d'une électrode inférieure représentée en 1' à la figure 1, d'une couche en matériau ferroélectrique représentée en 2' et d'une électrode supérieure représentée en 3', l'ensemble étant disposé à l'état superposé comme le montre la figure 1 de telle sorte que les domaines inversés sont conformes ou similaires à ceux représentés à la figure 1.

A l'inverse, le corps de cathode, objet de l'invention et représenté par la référence générale 1 aux figures 2 et 3,

15

20

6 réalisé en est constitué d'un substrat isolant couche 2 en matériau, d'une diélectrique, matériau éventuellement antiferroélectrique, ou ferroélectrique dopé, formée sur ledit substrat 6 et d'un arrangement 5 d'électrodes 3, 4 disposées dans ou sur ladite couche 2 du sorte que la composante ferroélectrique de principale des lignes L du champ électrique généré par lesdites électrodes 3, 4 s'étend sensiblement parallèlement et non plus perpendiculairement à la surface émettrice 5 10 d'électrons de la couche 2 en matériau ferroélectrique ou antiferroélectrique. Cette modification de la disposition des électrodes permet de s'affranchir en ce qui concerne la disposition des électrodes 3 et 4 de l'épaisseur de la ferroélectrique en matériau couche 15 antiferroélectrique. Il devient ainsi possible de réaliser des corps de cathode avec des épaisseurs de couche en matériau ferroélectrique ou antiferroélectrique encore plus faibles que celles obtenues jusqu'à présent. Ainsi, couche 2 matériau l'épaisseur de la en préférence, 20 ferroélectrique ou antiferroélectrique est comprise dans la plage de 10 nm à 2 mm.

Malgré cette modification de la disposition des électrodes, cathode de ce corps de reste la conception même ainsi substrat isolant peut 25 traditionnelle. Le constitué d'un matériau choisi dans le groupe des composés constitués par MgO, SiO2, Si3N4, le verre, les polymères, etc.

30 Il est à noter que ce substrat peut être également réalisé au moyen d'un fluide gazeux tel que de l'air.

La couche de matériau ferroélectrique ou antiferroélectrique peut être quant à elle constituée d'au moins un matériau, dopé ou non, choisi dans le groupe des composés constitués par le titanate de plomb, le PLZT (titanate de plomb-lanthane-zirconium), le PZT (titanate de plomb-zirconium), le titanate de baryum (BaTiO<sub>3</sub>), le TGS

(triglycine sulfate), le LiNbO3, ainsi que de matériaux antiferroélectriques, dopés ou non. Ainsi, une couche mince ou épaisse de PZT ou de PLZT peut être obtenue par la méthode sol gel bien connue à ceux versés dans cet art.

5.

Le dépôt de cette couche en matériau ferroélectrique ou antiferroélectrique sur le substrat peut également s'effectuer par d'autres techniques bien connues à ceux versés dans cet art. Ainsi, l'application de cette couche ferroélectrique peut s'effectuer par laminage mécanique ou par enduction avec une épaisseur définie comme le décrit le document FR-A-2.718.567. Il peut être également utilisé des procédés d'impression pour le dépôt de cette couche en matériau ferroélectrique ou antiferroélectrique sur le substrat.

D'autres méthodes généralement plus coûteuses que procédés de couche mince classiques peuvent être également utilisées. Il s'agit en particulier de la vaporisation ou de l'application par pulvérisation ou par CVD (dépôt en phase gazeuse par procédé chimique). L'application de la s'effectuer par ferroélectrique peut encore couche mélange isolant dans un substrat immersion du ferroélectrique liquide.

25

15

Indépendamment de la méthode choisie, une fois la couche en matériau ferroélectrique ou antiferroélectrique réalisée, l'arrangement d'électrodes 3, 4 peut alors être disposé à la surface de ladite couche. La fixation des électrodes 3 et 4 sur la couche ferroélectrique peut s'effectuer à nouveau par vaporisation à travers des masques adaptés à la forme de chaque électrode. L'avantage de cette mise en oeuvre consiste dans les faibles sollicitations mécaniques et thermiques de la couche ferroélectrique. Dans ce cas, les électrodes 3, 4 recouvrent partiellement la couche 2 de manière à former des portions d'électrode et des zones libres à travers lesquelles les électrons sont émis par la couche 2. Ces portions d'électrodes peuvent ainsi être

disposées en saillie (figure 2), en affleurement (figure 3) ou en retrait de la surface de la couche 2 ferroélectrique ou antiferroélectrique.

5 Cette fixation des électrodes peut encore s'effectuer par sérigraphie ou par photolithographie, technique utilisée en particulier en micro-électronique. L'arrangement d'électrodes 3, 4, quand il est disposé dans la couche ferroélectrique, doit conserver une orientation des lignes 10 L de champ conforme à celle mentionnée ci-dessus.

Les électrodes peuvent également être disposées à même le substrat 6 comme schématisé sur la figure 3, la couche 2 étant dans ce cas réalisée après réalisation de ces 15 électrodes.

Dans un mode de réalisation préféré de l'invention conforme à la figure 2, au moins les bords des électrodes 3, 4 correspondant au bord d'une portion d'électrode entre 20 portion d'électrode et zone libre peuvent être recouverts d'une couche 7 supplémentaire en un matériau diélectrique, ou en un matériau ferroélectrique ou en un matériau recouvrement des bords des antiferroélectrique. Ce par cette couche en matériau .3, électrodes ou antiferroélectrique ou diélectrique ferroélectrique permet d'éviter des effets parasites de bord tels que des décharges entre les bords d'électrodes. Cette configuration limite également l'attraction des électrons par lesdites électrodes.

Bien évidemment, la disposition relative des électrodes par rapport à la couche 2 peut varier sous réserve de conserver des lignes de champ conformes aux figures 2 et 3, c'est-àdire sensiblement parallèles à la surface émettrice 5 de la couche 2.

30.

Les électrodes 3, 4 peuvent affecter un grand nombre de formes. Ces électrodes 3, 4 peuvent être réalisées sous

ጸ

forme d'éléments pleins ou ajourés. Dans un mode réalisation préféré, conforme à celui représenté à la figure 4, les électrodes 3, 4 sont des électrodes dites électrodes affectent interdigitales. Ces 5 doigts, des doigts de l'une des électrodes s'étendant dans électrode. de l'autre interdigital réalisation des électrodes se caractérise par son faible encombrement. Ces électrodes peuvent être réalisées en des et variés. A titre d'exemple, matériaux divers 10 électrodes peuvent être réalisées en aluminium, or, platine ou en des matériaux non métalliques par exemples oxydes.

de cathode coopère avec corps un Généralement, le 15 collecteur d'électrons qui peut être constitué par électrode dite de réception telle qu'une anode. collecteur d'électrons est disposé face à la surface 2, c'est-à-dire couche de la émettrice l'arrangement d'électrodes 3, 4. Grâce à la présence de 20 cette électrode de réception, le circuit émetteur est fermé électriquement. Cette électrode de réception est séparée de l'arrangement d'électrodes 3, 4 par un volume dans lequel des électrons. Ce volume émet cathode la avantageusement contenir un vide poussé, du gaz ou du 25 plasma. Cette électrode de réception peut également être au contact du corps de cathode décrit ci-dessus, ceci étant particulièrement intéressant dans le cas d'écrans visualisation.

Jo Le corps de cathode peut également coopérer avec un dispositif d'optique électronique pour constituer un canon à électrons applicable dans la réalisation de tubes électroniques ou d'écrans plats ou d'accélérateurs de particules.

Le ou les générateurs de signaux électriques alimentant les électrodes 3, 4 peuvent affecter un grand nombre de formes. Quand des puissances d'impulsion d'excitation très élevées

doivent être fournies, il peut être préférable de monter les générateurs d'impulsion en parallèle, chaque générateur ayant une impédance basse. De tels montages sont toutefois bien connus à ceux versés dans cet art.

Dans le cas où le corps de cathode est utilisé pour des réalisations spéciales comme par exemple des écrans plats, on a un ensemble de micro-sources d'électrons réalisées chacune comme indiqué ci-dessus. Ces micro-cathodes sont organisées en lignes et colonnes. Les cathodes d'une ligne ou respectivement d'une colonne sont reliées électriquement entre elles de manière à pouvoir commander séparément chaque micro-cathode. Une telle connexion est représentée à

la figure 5.

5

15

Bien évidemment, les applications citées ci-dessus ne constituent en aucun cas une limitation de l'invention. Il est à noter par ailleurs que le terme ferroélectrique employé pour désigner la cathode doit être entendu dans son sens le plus général et inclut aussi bien les cathodes en matériau ferroélectrique que les cathodes en matériau antiferroélectrique, que ces matériaux soient ou non dopés.

#### REVENDICATIONS

- Corps (1) de cathode ferroélectrique pour l'émission d'électrons, du type comprenant au moins une couche (2)
   émettrice d'électrons constituée d'au moins un matériau ferroélectrique ou antiferroélectrique et au moins deux électrodes (3, 4) alimentées de manière à générer un champ électrique variable pour exciter la couche (2) en matériau ferroélectrique ou antiferroélectrique,
- caractérisé en ce que les électrodes (3, 4) écartées l'une de l'autre sont positionnées dans, ou sur, la couche (2) en matériau ferroélectrique ou antiferroélectrique de sorte que la composante principale des lignes (L) du champ électrique généré par lesdites électrodes (3, 4) s'étend sensiblement parallèlement à la surface émettrice (5) d'électrons de la couche (2) en matériau ferroélectrique ou antiferroélectrique.
- 2. Corps (1) de cathode selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il est constitué d'un substrat isolant (6) réalisé en un matériau diélectrique, d'une couche (2) matériau ferroélectrique moins un d'au antiferroélectrique formée sur ledit substrat (6) et d'un arrangement d'électrodes (3, 4) disposées dans ou ladite couche (2) du matériau ferroélectrique de sorte que la composante principale des lignes (L) du champ électrique généré par lesdites électrodes (3, 4) s'étend sensiblement parallèlement à la surface émettrice (5) d'électrons de la matériau ferroélectrique ou en (2) couche antiferroélectrique.
  - 3. Corps de cathode selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que les électrodes (3, 4) sont des électrodes interdigitales.
  - 4. Corps de cathode selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que les électrodes (3, 4) recouvrent partiellement la couche ferroélectrique (2) de manière à

former des portions d'électrode et des zones libres à travers lesquelles sont émis les électrons produits par la couche (2) ferroélectrique ou antiferroélectrique.

5 5. Corps de cathode selon la revendication 4, caractérisé en ce qu'au moins les bords des électrodes (3, 4) sont recouverts d'une couche (7) supplémentaire en un matériau diélectrique ou en un matériau ferroélectrique ou en un matériau antiferroélectrique.

- 6. Corps de cathode selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que la couche de matériau ferroélectrique ou antiferroélectrique est constituée d'au moins un matériau, dopé ou non, choisi dans le groupe des composés constitués par le titanate de plomb, le PLZT (titanate de plomb-lanthane-zirconium), le PZT (titanate de plomb-zirconium), le titanate de baryum (BaTiO<sub>3</sub>), le TGS (triglycine sulfate), le LiNbO<sub>3</sub>.
- 7. Corps de cathode selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que l'épaisseur de la couche (2) en matériau ferroélectrique ou antiferroélectrique est comprise dans la plage de 10 nanomètres à 2 millimètres.
- 8. Corps de cathode selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisé en ce qu'il coopère avec un collecteur d'électrons tel qu'une électrode dite de réception, pour former un écran plat ou avec un dispositif d'optique électronique pour constituer un canon à électrons applicable dans la réalisation de tubes électroniques ou d'écrans plats ou d'accélérateurs de particules.

### FIGURE 1

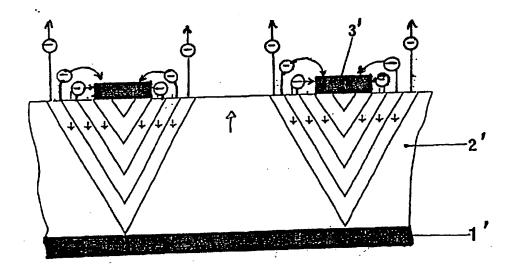


FIGURE 2

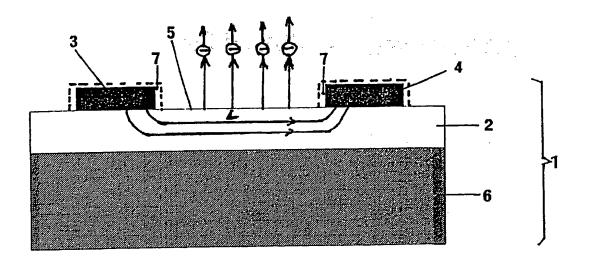
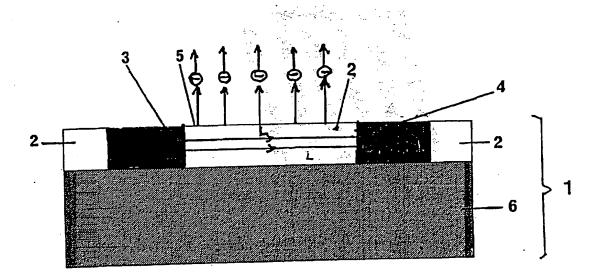


FIGURE 3



4/5

FIGURE 4

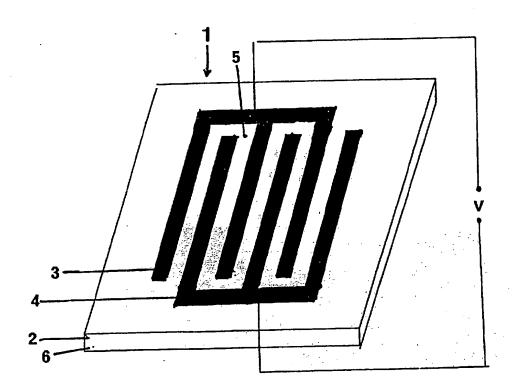
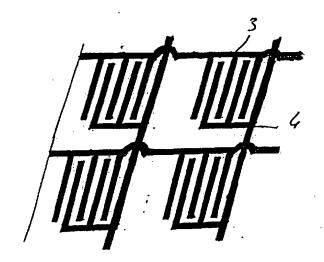


FIGURE 5



### REPUBLIQUE FRANÇAISE

INSTITUT NATIONAL

de la

PROPRIETE INDUSTRIELLE

# RAPPORT DE RECHERCHE PRELIMINAIRE

établi sur la base des demières revendications déposées avant le commencement de la recherche N° d'enregistrement national

FA 575532 FR 9901008

DOCL	MENTS CONSIDERES COMME PER		de la demande	
atégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoit des parties pertinentes	Λ,	examinée	
X	US 5 453 661 A (MCGUIRE GARY E 26 septembre 1995 (1995-09-26) * colonne 9, ligne 29 - colonne 27; revendications 1-31; figure	10, ligne	1,2,6-8	
A	FR 2 718 567 A (RIEGE HANS KARL 13 octobre 1995 (1995-10-13) * revendication 10 *	0110)	1	
A	DE 196 51 552 A (PATRA PATENT T 18 juin 1998 (1998-06-18) * revendications 1-8 *	REUHAND)	1,6	
A	EP 0 428 853 A (RIEGE HANS) 29 mai 1991 (1991-05-29) * revendication 1 *		1	
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1997, no. 03, 31 mars 1997 (1997-03-31) & JP 08 293272 A (MITSUBISHI EL CORP), 5 novembre 1996 (1996-17) * abrégé *	ECTRIC 1-05)	1,5	DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.CL.6)
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1998, no. 05, 30 avril 1998 (1998-04-30) & JP 10 027539 A (SHARP CORP), 27 janvier 1998 (1998-01-27) * abrégé *		1,5	
		ment de la recherche		Examinateur
Y:p	CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES  articulièrement pertinent à lui seul articulièrement pertinent en combinaison avec un utre document de la même catégorie ertinent à l'encontre d'au moins une revendication u arrière-plan technologique général livulgation non-écrite	E : document de l à la date de de de dépôt ou q D : cité dans la de L : cité pour d'aut	cipe à la base de l prevet bénéficiant pot et qui n'a été u'à une date posté emande mas raisons	d'une date anteneure publiéqu'à cette date